

MD 2982 F1 2006.02.28

3

Descriere:

Invenția se referă la tehnologia de producere a semiconducătorilor, în special la procedee de obținere a nanostructurilor semiconductoare.

5 Este cunoscut procedeul de obținere a nanostructurilor semiconductoare prin decaparea electrochimică a suprafețelor semiconductoare în soluții apoase de acizi, folosind în calitate de acid HF [1], HCl [2,3] sau H₂SO₄ [4]. Dezavantajul folosirii acestor soluții de decapare electrochimică este imposibilitatea obținerii nanostructurilor sub formă de nanocoloane, nanoace sau nanocreioane ascuțite, deoarece rezultatul decapării electrochimice în aceste soluții este formarea structurilor poroase fără proeminențe ascuțite la suprafață.

10 Problema pe care o rezolvă invenția propusă constă în obținerea pe suprafața semiconducătorilor a nanostructurilor sub formă de creioane ascuțite, care sunt necesare la elaborarea dispozitivelor emițătoare cu efect de câmp.

Procedeul de obținere a nanostructurilor semiconductoare constă în decaparea electrochimică a suprafețelor semiconductoare. Noutatea invenției constă în aceea că decaparea electrochimică se efectuează cu aplicarea impulsurilor de tensiune într-o soluție cu următorul raport al componentelor:

H₃PO₄ 10 ml
HNO₃ 10 ml
Na₂Cr₂O₇ 0...10 g
H₂O 300 ml.

20 Rezultatul invenției constă în obținerea nanostructurilor semiconductoare ascuțite cu densitate și dimensiuni controlate de concentrația sării de crom și parametrii electrici de decapare.

Invenția se explică prin figurile 1 și 2, care reprezintă:

- fig 1, imaginea (luată la microscopul electronic de scanare) unei probe de InAs decapate electrochimic într-o soluție alcătuită din 10 ml H₃PO₄, 10 ml HNO₃, 0,2 g bicromat de potasiu și 300 ml apă.

25 - fig 2, imaginea (luată la microscopul electronic de scanare) unei probe de InAs decapate electrochimic într-o soluție alcătuită din 10 ml H₃PO₄, 10 ml HNO₃, 3 g bicromat de potasiu și 300 ml apă.

Exemplu de realizare a invenției

30 Suprafața (100) unei plachete de semiconductor n-InAs cu concentrația electronilor $n=3 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ și aria $5 \times 5 \text{ mm}^2$ este supusă tratamentului electrochimic la temperatura camerei într-o soluție alcătuită din 10 ml H₃PO₄, 10 ml HNO₃, 6 g bicromat de potasiu și 300 ml apă. Tratamentul electrochimic are loc prin aplicarea impulsurilor de tensiune cu amplitudinea de 15 V, frecvența de 10 Hz și durata impulsului de 10 μs . În rezultatul decapării electrochimice se obțin nanocreioane semiconductoare ascuțite morfologia cărora este arătată în figurile 1 și 2. Densitatea și dimensiunile creioanelor pot fi schimbate prin variația parametrilor electrici de decapare și a concentrației sării de crom în soluția de decapare. De exemplu, dacă
35 conținutul bicromatului de potasiu în soluție este de 0,2 g, atunci se obțin nanocreioane cu densitatea de $1 \times 10^7 \text{ cm}^{-2}$ (figura 1), iar dacă conținutul bicromatului de potasiu în soluție este de 3 g, atunci se obțin nanocreioane cu densitatea de $2 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}$ (figura 2).

MD 2982 F1 2006.02.28

4

(57) Revendicare:

5 Procedeu de obținere a nanostructurilor semiconductoare, care constă în decaparea electrochimică a suprafețelor semiconductoare, **caracterizat prin aceea că** decaparea electrochimică se efectuează cu aplicarea impulsurilor de tensiune într-o soluție cu următorul raport al componentelor:

 H₃PO₄ 10ml
 HNO₃ 10ml
10 Na₂Cr₂O₇ 0...10g
 H₂O 300 ml.

15

(56) Referințe bibliografice:

1. US 6277662 B 2001.08.21
2. MD 2585 G2 2004.10.30
3. MD 2610 G2 2004.10.30
4. MD 2536 G2 2004.08.31

Șef Secție:

NEKLIUDOVA Natalia

Examinator:

COJOCARU Ala

Redactor:

LOZOVANU Maria

MD 2982 F1 2006.02.28

5

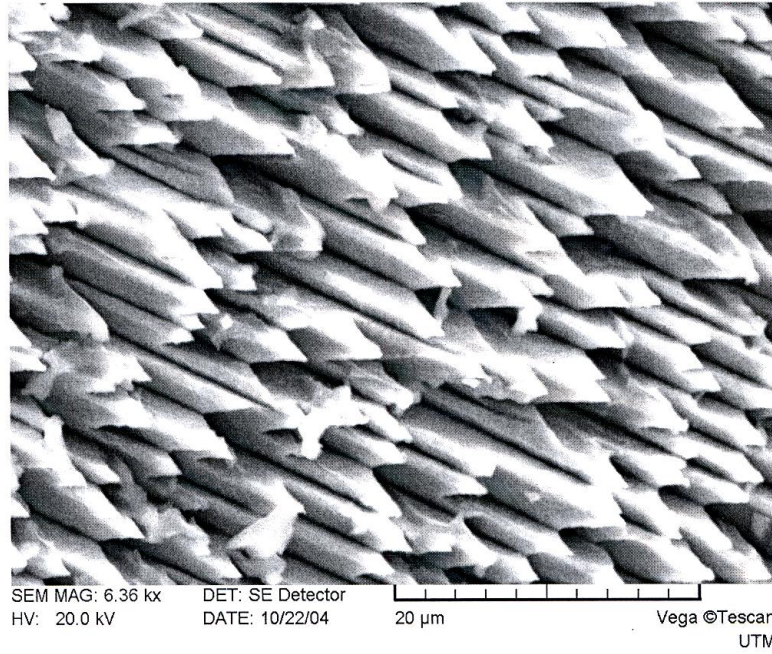


Fig. 1

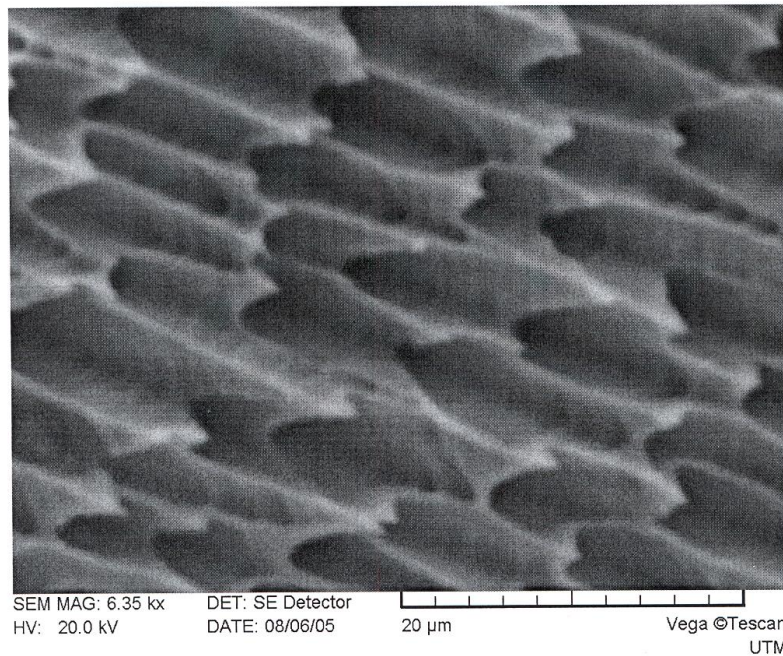


Fig. 2